

113學年度光電工程系四技四年級專題發表及競賽 得獎名單

班級	學生	作品	名次
四光四乙	41026**3 楊○博	具氧化碲銅電洞選擇性接觸層之網印式單晶矽太陽能電池光電特性之影響	甲組第一名
四光四乙	41026**4 蔡○鈞	具氧化碲銅電洞選擇性接觸層之網印式單晶矽太陽能電池光電特性之影響	甲組第一名
四光四乙	41026**2 蕭○宗	具氧化碲銅電洞選擇性接觸層之網印式單晶矽太陽能電池光電特性之影響	甲組第一名
四光四乙	41026**8 黃○景	利用奈米球舉離技術製備具奈米陣列結構氧化鈦光觸媒薄膜之研究	甲組第二名
四光四乙	41026**9 黃○遠	利用奈米球舉離技術製備具奈米陣列結構氧化鈦光觸媒薄膜之研究	甲組第二名
四光四乙	41026**1 黃○棚	利用奈米球舉離技術製備具奈米陣列結構氧化鈦光觸媒薄膜之研究	甲組第二名
四光四乙	41026**2 黃○傑	利用奈米球舉離技術製備具奈米陣列結構氧化鈦光觸媒薄膜之研究	甲組第二名
四光四乙	41026**7 陳○勝	光配向之軸對稱液晶樣本	甲組佳作
四光四乙	41026**9 廖○程	光配向之軸對稱液晶樣本	甲組佳作
四光四乙	41026**8 鄭○鴻	光配向之軸對稱液晶樣本	甲組佳作
四光四甲	41026**5 宋○鈞	氮化鋁薄膜沉積於可繞式塑膠基板表面附著度與機械撓曲可靠性之研究	甲組佳作
四光四甲	41026**6 李○軒	氮化鋁薄膜沉積於可繞式塑膠基板表面附著度與機械撓曲可靠性之研究	甲組佳作
四光四甲	41026**5 林○宇	氮化鋁薄膜沉積於可繞式塑膠基板表面附著度與機械撓曲可靠性之研究	甲組佳作
四光四甲	41026**3 林○翰	最佳化旋塗液配製及旋塗條件成長氧化鎵薄膜之探討	甲組佳作
四光四甲	41026**8 翁○翔	最佳化旋塗液配製及旋塗條件成長氧化鎵薄膜之探討	甲組佳作
四光四甲	41026**9 何○松	最佳化旋塗液配製及旋塗條件成長氧化鎵薄膜之探討	甲組佳作
四光四甲	41026**3 吳○陞	基於共厄疊加軌道角動量 (OAM) 光束與 YOLO 模型的光學相機通訊影像解調技術	乙組第一名
四光四甲	41026**4 呂○諺	基於共厄疊加軌道角動量 (OAM) 光束與 YOLO 模型的光學相機通訊影像解調技術	乙組第一名
四光四甲	41026**9 卓○宏	基於共厄疊加軌道角動量 (OAM) 光束與 YOLO 模型的光學相機通訊影像解調技術	乙組第一名
四光四甲	41026**5 卜○傑	非線性衰減指紋圖像辨識	乙組第二名
四光四乙	41026**2 陳○閱	非線性衰減指紋圖像辨識	乙組第二名
四光四甲	41026**1 柯○良	非線性衰減指紋圖像辨識	乙組第二名
四光四乙	41026**4 陳○羽	機器手臂穴位按摩與心律變異量測系統	乙組佳作
四光四乙	41026**5 陳○霖	機器手臂穴位按摩與心律變異量測系統	乙組佳作
四光四乙	41026**6 陳○	機器手臂穴位按摩與心律變異量測系統	乙組佳作
四光四乙	41026**3 曾○毅	機器手臂穴位按摩與心律變異量測系統	乙組佳作
四光四甲	41026**7 李○暉	光調變器實作於影像辨識光通訊應用	乙組佳作
四光四甲	41026**8 沈○緯	光調變器實作於影像辨識光通訊應用	乙組佳作
四光四甲	41026**0 高○恩	光調變器實作於影像辨識光通訊應用	乙組佳作
四光四乙	41026**1 郭○雲	AI 生成式技術的創新發展：利用 CPKNN 模型將指紋影像還原	乙組佳作
四光四乙	41026**3 蔡○棚	AI 生成式技術的創新發展：利用 CPKNN 模型將指紋影像還原	乙組佳作
四光四甲	40926**1 詹○珉	AI 生成式技術的創新發展：利用 CPKNN 模型將指紋影像還原	乙組佳作
四光四乙	41026**3 楊○博	具氧化碲銅電洞選擇性接觸層之網印式單晶矽太陽能電池光電特性之影響	最佳人氣獎
四光四乙	41026**4 蔡○鈞	具氧化碲銅電洞選擇性接觸層之網印式單晶矽太陽能電池光電特性之影響	最佳人氣獎
四光四乙	41026**2 蕭○宗	具氧化碲銅電洞選擇性接觸層之網印式單晶矽太陽能電池光電特性之影響	最佳人氣獎
四光四乙	41026**3 楊○博	具氧化碲銅電洞選擇性接觸層之網印式單晶矽太陽能電池光電特性之影響	最佳創意獎
四光四乙	41026**4 蔡○鈞	具氧化碲銅電洞選擇性接觸層之網印式單晶矽太陽能電池光電特性之影響	最佳創意獎
四光四乙	41026**2 蕭○宗	具氧化碲銅電洞選擇性接觸層之網印式單晶矽太陽能電池光電特性之影響	最佳創意獎

得獎組別請於
112.12.02-03
(一、二)
09:00-17:00
帶著海報
至系辦領獎

為避免爭議
 領取獎項時
 請於規定時間內
全組到齊後
 至系辦簽名領取